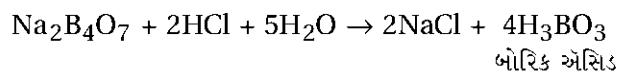


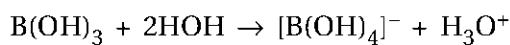
1. જ્યારે બોરેક્સના જલીય દ્રાવણને HCl ના દ્રાવણ વડે ઓસિડિક કરવામાં આવે ત્યારે સફેદ સ્ફિટિકમય પદાર્થ મળે છે.

જેને અડતા સાખુ જેવો લાગે છે. તે સ્ફિટિકમય ઘન પદાર્થ ઓસિડિક હશે કે બેઝિક ?

⇒ જ્યારે બોરેક્સના જલીય દ્રાવણને HCl વડે ઓસિડિક કરવામાં આવે ત્યારે બોરિક ઓસિડ મળે છે.

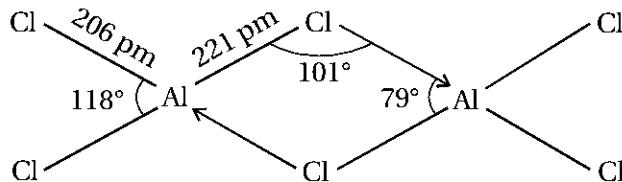


બોરિક ઓસિડ એ સફેદ સ્ફિટિકમય પદાર્થ છે. જેને અડતા સાખુ જેવો લાગે છે. કેમકે તેનું બંધારણ સમતલીય અને સ્તરીય હોય છે. બોરિક ઓસિડ એ મંદ મોનોબેઝિક ઓસિડ છે. તે પ્રોટોનિક ઓસિડ નથી. પણ તે લૂઈસ ઓસિડ છે. કેમકે તે OH<sup>-</sup> આપન પાસેથી ઈલેક્ટ્રોન મેળવે છે.



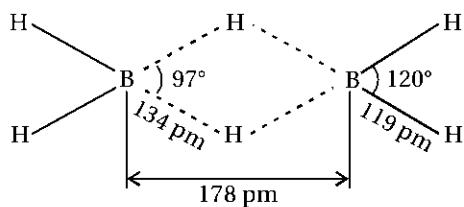
2.  $\text{BCl}_3$  એ એકાકી અણુ છે. જ્યારે  $\text{AlCl}_3$  એ દ્વિઅણુ બને છે. કારણ આપો અને  $\text{AlCl}_3$  બંધારણ સમજાવો.

⇒ બોરોન હેલાઈડ દ્વિઅણુ બનાવતો નથી. કારણ કે બોરોન પરમાણુનું કદ નાનું હોય છે. આથી તે મોટા કદના ચાર હેલોજન સાથે જોડાઈ શકતો નથી.  $\text{AlCl}_3$  એ દ્વિઅણુ બનાવે છે. કારણ કે તેની ખાલી પેલી 3p ક્ષક સર્વર્ગ સહસંયોજક બંધ બનાવે છે અને આ રીતે Al નું અષ્ટક પૂર્ણ થાય છે.



3. બોરોનનો ફ્લોરાઈડ  $\text{BF}_3$  તરીકે અસ્તિત્વ ધરાવે છે. પણ બોરોનનો હાઇડ્રાઇડ  $\text{BH}_3$  બનાવતું નથી. કારણ આપો અને બોરોનના હાઇડ્રાઇડનું બંધારણ સમજાવો.

⇒ pπ - pπ પ્રકારના પાછળના બંધ (Back bond) ના કારણે તથા F પાસેના બંધમાં ભાગ લીધા વગરના ઈલેક્ટ્રોન B ને મળે છે. આ કારણે B પાસે ઈલેક્ટ્રોનની ઉણાપ પૂર્ણ થાય છે અને B ની સ્થાયિત્વા વધે છે. આથી  $\text{BH}_3$  એ દ્વિઅણુ તરીકે અસ્તિત્વમાં હોય છે.

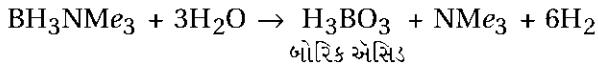
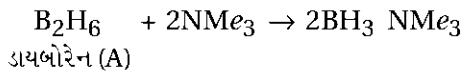


H પરમાણુ પાસે બંધમાં ભાગ લીધા વગરના ઈલેક્ટ્રોનની જોડી હોતી નથી. આથી B પાસે ઈલેક્ટ્રોનની ઉણાપ વર્તાય છે. બીજા શર્દોમાં કહીએ તો આથી  $\text{BH}_3$  એકાકી અણુ મળતો નથી. તે દ્વિઅણુ રૂપે જોડાઈ  $\text{B}_2\text{H}_6$  બનાવે છે.

$\text{B}_2\text{H}_6$  માં 4 છેડા પરના હાઈડ્રોજન અને બે B પરમાણુ એક જ સમતલમાં હોય છે. જ્યારે બે સેતુ બંધ ધરાવતા H અલગ સમતલમાં હોય છે. આ રચનામાં છેડા પરના 4- સાદા B - H બંધ હોય છે. જ્યારે વધ્યે બે સેતુ બંધ (B - H - B) પ્રકારના હોય છે.

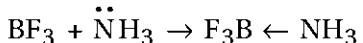
4. સંયોજન (A) કે જે બોરોનનું છે. તેની પ્રક્રિયા  $\text{NMe}_3$  સાથે કરતા સંયોજન (B) નીપણ તરીકે મળે છે અને સંયોજન (B)નું જળ વિભાજન કરતા નીપણ (C) મળે છે. સાથે  $\text{H}_2$  વાયુ પણ મુક્ત થાય છે અને નીપણ (C) એ ઓસિડ છે. તો સંયોજન A, B અને C ક્યા હશે ?

- संयोजन (A) के जे बोरोननु बनेलु छे अने  $\text{NMe}_3$  साथे प्रक्रिया करतां नीप४ (B) आपे छे. ते पाकु लूईस ओसिड होवु जोઈअे. नीप४ (B) नी जणविभाजन प्रक्रिया करतां ऑसिड (C) अने  $\text{H}_2$  मળे छे. आथी प्रक्रियक A डायबोरेन ज (B<sub>2</sub>H<sub>6</sub>) होवो जोઈअे अने (C) ए बोरिक ऑसिड ज होवो जोઈअे.



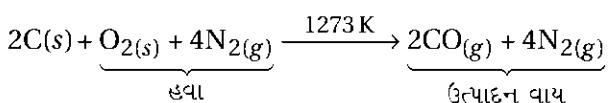
5. समूह-13 नु कयु अधातु तत्व बुलेट प्रूफ जेकेटनी बनावटमां वपराय छे अने ते खूब ज सभत छे तथा काणा रंगानो पदार्थ छे. तेना धणा बधा अपरद्धो मળे छे तथा तेनु उल्कलनबिंदु धणु उंचु होय छे. तेनो ट्रायफ्लोराईड ओमोनिया साथे जोडाय छे. त्यारे ते लूईस ऑसिड तरीके वर्ते छे. ते महतम 4 बंध बनावी शके छे. तो ते तत्व कयु हशे ? अने शा माटे तेनो ट्रायफ्लोराईड लूईस ऑसिड तरीके वर्ते छे समजावो.

- समूह-13 मां एक ज अधातु तत्व आवेलु छे अने ते बोरोन छे अने ते खूब ज मजबूत तत्व छे. आथी तेनो उपयोग बुलेट्रूफ जेकेट बनावटमां वपराय छे. तेना धणा बधा अपरद्धो मળे छे अने तेनु उल्कलनबिंदु धणु उंचु होय छे. वणी बोरोन परमाणु पासे भात्र S अने P कक्षको ज छे. पङ्ग d कक्षको होती नथी. बोरोननी संयोजकता 4 होय छे. त्राश संयोजकतावाणा भध्यस्थ परमाणु पासे भात्र छ ज ईलेक्ट्रोन होय छे.  $\text{BF}_3$  मां पङ्ग आवु ज होय छे. आवा ईलेक्ट्रोननी जडियातवाणा संयोजनो ईलेक्ट्रोन स्वीकारवानी वृत्ति धरावता होय छे अने तेओ लूईस ऑसिड तरीके वर्ते छे.  $\text{BF}_3$  सहेलाईथी  $\text{NH}_3$  पासेथी ईलेक्ट्रोन भेजवे छे.



6. एक तत्व के जे चार संयोजकता धरावे छे. ते औक्सिजन साथे जोडाई मोनोक्साईड अने डायोक्साईड आपे छे. ज्यारे तेने खूब ज गरम करी (लगभग 1273K) तेना उपरथी हवा पसार करता उत्पादन वायु मले छे. आ तत्वनो मोनोक्साईड खूब ज प्रबल रिक्षक्षनकर्ता छे अने ते फेरिक औक्साईडनु  $\text{Fe(s)}$  मां रुपांतर करे छे. तो आ तत्व कयु हशे ? तेना मोनोक्साईड अने डायोक्साईडनु अणुसूप्र लण्ठो अने तेनी मददथी कई रीते उत्पादन वायु बनावटमां आवे छे. तेनु सभीकरण आपो तथा ते तत्वनो मोनोक्साईड फेरिक औक्साईडनु कई रीते रिक्षक्षन करे छे, ते जाणावो.

- उत्पादन वायु ए �CO अने  $\text{N}_2$  वायुनु भिन्नाश छे. आथी ते थतुर्थ संयोजक तत्व कार्बन हशे. तेना मोनोक्साईड अने डायोक्साईड अनुकमे CO अने  $\text{CO}_2$  हशे. (अनुकमे)



- कार्बन मोनोक्साईड ए ग्रबल रिक्षक्षनकर्ता छे अने ते फेरिक औक्साईडनु लोभंडमां रुपांतर करे छे.



7. नीचेना विधान समजावो.

(A)  $\text{AlCl}_3$  लूईस ऑसिड छे.

(B) F ए Cl करतां वधारे विद्युतऋण छे. छतां  $\text{BF}_3$  ए  $\text{Cl}_3$  करतां निर्बल लूईस ऑसिड छे.

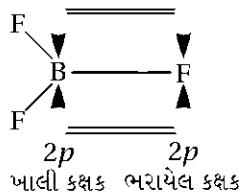
(C)  $\text{PbO}_2$  ए  $\text{SnO}_2$  करतां प्रबल औक्सिडेशनकर्ता छे.

(D) Tl नी +1 औक्सिडेशन अवस्था तेनी +3 औक्सिडेशन अवस्था करतां वधारे स्थायी छे.

- (A)  $\text{AlCl}_3$  मां Al परमाणु पासे संयोजकता कक्षामां भात्र छ ईलेक्ट्रोन आवेला होय छे. आथी तेमां ईलेक्ट्रोननी उिषप छोवाथी ते ईलेक्ट्रोन भेजववा प्रयत्न करे छे. आथी तेने लूईस ऑसिड कहे छे.

- (B)  $\text{BF}_3$  मां B पासे एक खाली 2p कक्षक होय छे अने F पासे एक 2p कक्षक भरायेली होय छे. बने कक्षको एकसमान उर्जा धरावे छे. आथी तेओ एकभीजा साथे संभिन्नाश पामी pπ - pπ बंध बनावी शके छे. आ प्रकारना बंधने

પાછળથી બનતો બંધ કરે છે. જ્યારે આ ગ્રકારનો બંધ  $\text{BCl}_3$  માં જોવા મળતો નથી. કારણ કે તેમાં B ની  $2p$  અને Cl ની  $3p$  કક્ષકો વચ્ચે સંમિશ્રણ થઈ શકતું નથી. આથી ઈલેક્ટ્રોનની ઉિષ્ટપ  $\text{BCl}_3$  માં  $\text{BF}_3$  કરતા વધારે હોય છે. આથી  $\text{BF}_3$  નિર્ભળ લૂર્ઝસ એસિડ છે.

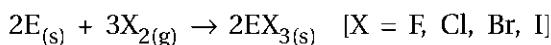


- ⇒ (C)  $\text{PbO}_2$  તેમજ  $\text{SnO}_2$  માં લોડ તેમજ ટીન બંને +4 ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવે છે પણ પ્રબળ નિર્ઝિય યુગમ અસરને કારણે  $\text{Pb}^{+2}$  આયન  $\text{Sn}^{+2}$  આયન કરતાં વધારે સ્થાયી હોય છે. આથી  $\text{PbO}_4$  આયન સહેલાઈથી  $\text{Pb}^{+2}$  માં રૂપાંતર પામે છે. જ્યારે  $\text{Sn}^{+4}$  સહેલાઈથી  $\text{Sn}^{+2}$  માં રૂપાંતર પામતા નથી. આથી  $\text{PbO}_2$  વધારે પ્રબળ ઓક્સિડેશનકર્તા છે.
  - ⇒ (D)  $\text{TI}^+$  એ  $\text{TI}^{+3}$  કરતાં નિર્ઝિય યુગમ અસરના કારણે વધારે સ્થાયી છે.
8. નીચે સંયોજનોની ગ્રાફ જોડ આપેલ છે. નીચેની દરેક જોડીમાંથી સમૂહ-13 નું તત્ત્વ સ્થાયી ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતું શોધો અને તે કેમ સ્થાયી છે તેનું કારણ આપો : (A)  $\text{TiCl}_3$ ,  $\text{TiCl}$  (B)  $\text{AlCl}_3$ ,  $\text{AlCl}$  (C)  $\text{InCl}_3$ ,  $\text{InCl}$
- ⇒ (A)  $\text{TiCl}$  એ  $\text{TiCl}_3$  કરતાં વધારે સ્થાયી છે. જે નિર્ઝિય યુગમ અસરને કારણે થાય છે.  $\text{TiCl}_3$  એ ઓછું સ્થાયી છે અને તેનો સ્વભાવ સહસંયોજક છે. જ્યારે  $\text{TiCl}$  વધારે સ્થાયી છે અને આયોનિક સ્વભાવ ધરાવે છે.
  - ⇒ (B) d-કક્ષકોની ગેરહાજરીને કારણે Al એ નિર્ઝિય યુગમ અસર દર્શાવતું નથી. આથી તેની સૌથી સ્થાયી ઓક્સિડેશન અવસ્થા +3 છે. આથી  $\text{AlCl}_3$  એ  $\text{AlCl}$  કરતાં વધારે સ્થાયી છે. આ ગુણવર્ભ ઘન અથવા વાયુ એમ બંને અવસ્થામાં જોવા મળે છે.  $\text{AlCl}_3$  સહસંયોજક છે. પણ પાકીમાં તેનું આયનીકરણ થઈ  $\text{Al}^{+3}$  અને  $\text{Cl}^-$  આયન છૂટા પડે છે.
  - ⇒ (C) નિર્ઝિય યુગમ અસરને કારણે ઈન્દ્રિયમ +1 અને +3 બંને ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવે છે. પણ બંનેમાં +1 કરતાં +3 ઓક્સિડેશન અવસ્થા વધારે સ્થાયી છે. બીજા શર્ધોમાં  $\text{InCl}_3$  એ  $\text{InCl}$  કરતાં વધારે સ્થાયી છે.
- $$3 \text{InCl} \rightarrow 2 \text{In}_{(s)} + \text{In}_{(aq)}^{3+} + 3\text{Cl}_{(aq)}^-$$

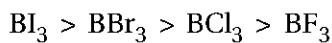
9. સમૂહ-13 અને સમૂહ-14 ના તત્ત્વોમાં નીચે આપેલા સામાન્ય ગુણધર્મોમાં શું ફેરફાર થાય છે તે સમજાવો.
- (A) પરમાણુનું કદ (B) આયનીકરણ એન્થાલ્પી (C) ધાત્વીય લાક્ષણિકતા
  - (D) ઓક્સિડેશન અવસ્થા (E) હેલાઈડનો સ્વભાવ
- ⇒ સમૂહ-13 માટે
- ⇒ (A) પરમાણુનું કદ : સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતા દરેક પરમાણુમાં નવો કોષ ઉમેરાય છે અને તેમાં નવો ઈલેક્ટ્રોન ઉમેરાય છે. આથી પરમાણીય ત્રિજ્યા વધે છે. છતાં પણ તેમાં કોઈકવાર અપવાદ જોવા મળે છે. Ga ની પરમાણીય ત્રિજ્યા Al ની પરમાણીય ત્રિજ્યા કરતાં નાની છે. જેનું કારણ વધારાના 3d કક્ષકોમાં આવેલા 10 ઈલેક્ટ્રોન છે. જેના કારણે બાબતમ કક્ષાના ઈલેક્ટ્રોન પર નિર્ભળ સ્કિનિંગ અસર ઉદ્ભવે છે.
  - ⇒ (B) આયનીકરણ એન્થાલ્પી : આયનીકરણ એન્થાલ્પી સામાન્ય રીતે સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતાં ઘટે છે. B થી Al તરફ જતા કદમાં વધારો થતા આયનીકરણ એન્થાલ્પીમાં ઘટાડો થાય છે. આ વર્તણૂકમાં આગળ જતાં વર્તન બદલાય છે. Al થી Ga અને In થી Tl તરફ જતાં નિર્ભળ સ્કિનિંગ અસરના કારણે તથા d અને f કક્ષકમાં આવતા ઈલેક્ટ્રોન પર કેન્દ્રના વધારાના ભારના કારણે આ વર્તણૂક જોવા મળે છે.
  - ⇒ (C) ધાત્વીય લાક્ષણિકતા : બોરોન પરમાણુ અર્ધધાતુ છે. કારણ કે તેની આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઘણી ઊંચી છે. B થી Al તરફ જતા કદ વધવાના કારણે ધાત્વીક ગુણમાં વધારો થાય છે. Al થી Tl તરફ જતા નિર્ભળ સ્કિનિંગ અસરના કારણે આ ગુણવર્ભમાં ઘટાડો થાય છે.
  - ⇒ (D) ઓક્સિડેશન અવસ્થા : સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતાં +3 ઓક્સિડેશન અવસ્થાની સ્થાપિતા ઘટતી જાય છે. જ્યારે +1 ઓક્સિડેશનની સ્થાપિતા વધતી જાય છે. બીજા શર્ધોમાં કહીએ તો +1 ઓક્સિડેશનની સ્થાપિતાનો વધતો જતો

કમ Al < Ga < In < Tl અને In, Ga અને Tl માં +1 અને +3 બંને ઓક્સિಡેશન અવસ્થા મળે છે.

- ⇒ (E) હેલાઈડનો સ્વભાવ : આ સમૂહનાં તત્ત્વો હેલોજન સાથે પ્રક્રિયા કરી ટ્રાયહેલાઈડ આપે છે. (અપવાદ :  $TlI_3$ )



બોરોના હેલાઈડમાં ઈલેક્ટ્રોનની ઊંઘાપ હોય છે અને તે લૂંઝસ એસિડ તરીકે વર્તે છે. લૂંઝસ એસિડ તરીકેની લાક્ષણિકતા નીચેના કમમાં ઘટે છે.



- ⇒ સમૂહ-14 માટે

(A) પરમાણુનું કદ : C થી Si તરફ જતાં પરમાણુની સહસંધ્યોજક નિજ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો થાય છે. ત્યારબાદ Si થી Pb તરફ જતાં તેમાં ઓછો વધારો થાય છે. આમ થવાનું કારણ  $d$  અને  $f$  કક્ષકો છે. જે સંપૂર્ણપણે ભરાયેલી છે.

(B) આયનીકરણ એન્થાલ્પી : સમૂહ-14 ના પરમાણુની પ્રાથમિક આયનીકરણ એન્થાલ્પી સમૂહ-13 નાં તત્ત્વોની પ્રાથમિક આયનીકરણ એન્થાલ્પી કરતાં વધારે હોય છે. આનું કારણ અંદરની ભરાયેલી કક્ષકોના ઈલેક્ટ્રોનની અસર છે. સામાન્ય રીતે સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતાં આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઘટે છે. Si થી Ge અને Ge થી Sn તરફ જતાં આયનીકરણ એન્થાલ્પીમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળે છે. એના માટે  $d$  અને  $f$  કક્ષકો પૂર્ણ ભરાયેલી હોવાથી તેની લીધે ઉદ્ભબતી નિર્ભળ સ્ક્રિનિગ અસર જવાબદાર છે.

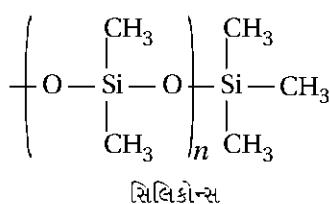
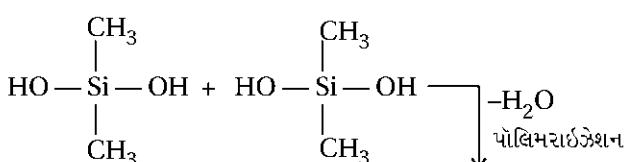
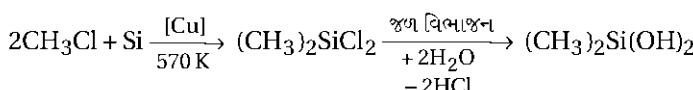
(C) ધાત્વીય લાક્ષણિકતા : સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતાં ધાત્વીય ગુણવર્ભમાં વધારો થાય છે. C અધાતુ છે જ્યારે Si અને Ge અર્ધાતુ છે. જ્યારે Sb અને Pb ધાતુ છે.

(D) ઓક્સિડેશન અવસ્થા : સમૂહ-14 નાં તત્ત્વો તેની બાબતમ કક્ષામાં 4 ઈલેક્ટ્રોન ધરાવે છે. આ સમૂહનાં તત્ત્વોની સામાન્ય ઓક્સિડેશન અવસ્થા +4 અને +2 હોય છે. કાર્બનની ઋણ ઓક્સિડેશન અવસ્થા પણ હોય છે. આ ચાર આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય ઘણું વધારે હોવાથી +4 ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતા પરમાણુ સહસંધ્યોજક બંધ બનાવી શકે છે. ભારે ધાતુઓમાં +2 ઓક્સિડેશન અવસ્થાનું વલખ  $Ge < Sn < Pd$  જતા ઘટે છે. જે નિર્ધિય યુગમ અસરના કરાશે હોય છે.

(E) હેલાઈડનો સ્વભાવ : આ સમૂહનાં તત્ત્વો  $MX_2$  તથા  $MX_4$  પ્રકારના હેલાઈડ બનાવે છે, સિવાય કે કાર્બન. બધા જ તત્ત્વો હેલોજન સાથે સીધી જ પ્રક્રિયા કરે છે અને હેલાઈડ બનાવે છે. મોટાભાગના બધા જ  $MX_4$  પ્રકારના સંયોજન  $sp^3$  સંકરણ ધરાવે છે અને તેમનો આકાર સમયતુલ્લકીય હોય છે. જ્યારે  $SnF_4$  અને  $PbF_4$  સ્વભાવે આયોનિક હોય છે. સમૂહના �Ge થી Pb સુધીના ભારે તત્ત્વો  $MX_2$  પ્રકારના હેલાઈડ બનાવે છે. આ હેલાઈડની સ્થાયિતા નીચે તરફ જતાં વધતી જાય છે.

10. (A) સિલિકોન્સ શું છે ? તેના ઉપયોગો જણાવો. (B) બોરેન શું છે ? ડાયનોરેનની બનાવટનું સમીકરણ આપો.

(A) સિલિકોન્સ એ ઓર્ગનો સિલિકોન પ્રકારના પોલિમર છે. તેમાં  $R_2SiO$  પુનરાવર્તિત એકમ હોય છે. તે રેખીય, શાખીય અથવા ભિન્નભિન્ન પણ હોય છે.  $SiCl_4$  ના આલ્કાઈલ અથવા એરાઈલ સમૂહના જળ વિભાજનથી મળે છે. તે  $RSiCl_3$ ,  $R_2SiCl_2$  અને  $R_3SiCl$  પ્રકારના મળે છે.



ઉપયોગો : તેનો ઉપયોગ જોડાણમાં, ઊંજણ તરીકે, વિદ્યુતના અવાહકોમાં તથા પાણી અવરોધક કાપડ બનાવવામાં થાય છે. તેમજ સૌંદર્ય પ્રસાધનના ઉદ્યોગો તેમજ ચિકિત્સાના સાધનો બનાવવામાં પણ થાય છે.

- (B) બોરોન ઘણા બધા પ્રકારના હાઈડ્રાઇડ બનાવે છે. તેના સામાન્ય સૂત્ર  $BnHn + 4$  અને  $BnHn + 6$  છે. તે બોરોન તરીકે જાળીતા છે. આ બંને શ્રેણીના જાળીતા સૂત્ર  $B_2H_6$  અને  $B_4H_{10}$  છે.
- ડાયબોરેનની બનાવટ : બોરોન ડ્રાયફ્લોરાઈડની  $LiAlH_4$  સાથે ડાયહિથાઈલ ઈથરની હાજરીમાં પ્રકિયા કરતા મળે છે.
- $$4BF_3 + 3LiAlH_4 \rightarrow 2B_2H_6 + 3LiF + 3AlF_3$$
- ઔદ્યોગિક રીતે  $B_2H_6$  બનાવવા  $BF_3$  ની પ્રકિયા  $NaH$  સાથે કરવામાં આવે છે.

